МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Всероссийский научно-методический семинар

«Проблемы и перспективы подготовки магистров и кадров высшей квалификации в ведущих университетах Российской Федерации»

г. Томск, 30 ноября – 3 декабря 2010г.

Уважаемые коллеги!

Томский политехнический университет на базе Центра делового сотрудничества (ЦДСО) «Томь» 30 ноября – 3 декабря 2010 г. проводит Всероссийский научно-методический семинар «Проблемы и перспективы подготовки магистров и кадров высшей квалификации в ведущих университетах Российской Федерации».

В процессе работы семинара планируется обсудить следующие вопросы:

- Процесс модернизации системы подготовки кадров высшей квалификации в России в соответствии с приоритетными направлениями развития;
- Перспективы развития системы подготовки магистров мирового уровня на основе интеграции учебной и исследовательской деятельности;
- Международное сотрудничество в области подготовки кадров высокой и высшей квалификации;
- Инновационная и предпринимательская деятельность молодого ученого;
- Кадровое, социальное и материально-техническое обеспечение магистерской и аспирантской подготовки.

Приглашаем Вас принять участие в работе семинара.

Программа семинара предусматривает работу в формате **круглых столов:**

1. Организация научной деятельности образовательных этапов школьник – студент – магистрант – аспирант – докторант;
2. Система подготовки магистров на основе интеграции образовательного процесса с научной и проектной деятельностью;
3. Аспирантура и докторантура, как основные формы воспроизводства и развития научных школ.

Важные даты: **1 –10 ноября 2010 г.**– регистрация и прием докладов на сайте семинара **PhD_M.tpu.ru;**
до 15 ноября 2010 г. – оплата регистрационного взноса;
30 ноября – 3 декабря 2010 г. – работа семинара.

Регистрационный взнос за участие в семинаре составляет **16000 руб.** и включает в себя: трансферы: Томск – ЦДСО «Томь» – Томск, проживание в одноместных номерах ЦДСО "Томь", трехразовое питание, папка участника, сборник материалов семинара, именной сертификат.

Адрес Оргкомитета: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, ауд. 323,
Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры
тел.: (3822) 701802, факс: (3822) 529658
web-сайт: **PhD_M.tpu.ru**
e-mail: **shepotenko@tpu.ru**.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА

Сборник материалов семинара будет состоять из нескольких частей:

1. Публикации презентаций пленарных докладов
2. Публикации презентаций докладов на круглых столах
3. Доклады участников семинара
4. Общие рекомендации, разработанные в ходе работы семинара
5. Контактная информация участников семинара

Презентации должны быть выполнены в MS Office PowerPoint 2003, MS Office PowerPoint 2007. Количество слайдов презентации должно быть кратно 2, т.к. планируется при публикации размещать по два слайда на странице.
Доклады должны быть выполнены в формате А4 книжной ориентации. Объем доклада – не более 3 страниц. Текст набирается в редакторе MS Office Word 7.0, MS Office Word 2003. Шрифт Times New Roman, кегль 12. Междустрочный интервал – одинарный. Абзац – 1,25 см. Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 20мм, правое – 20 мм. Иллюстрации, вставленные из основных графических форматов, должны иметь разрешение не менее 300 dpi. Название доклада печатается прописными буквами. Ниже строчным курсивом фамилия и инициалы автора(-ов) в алфавитном порядке. На следующей строке полное название организации строчным курсивом. Далее основной текст.

Имя файла должно иметь следующую структуру:
Номер круглого стола (1,2,3) – ФИО автора – краткое название ВУЗа (организации), например: *2–Сидоров АИ–ТТУ.doc*

Материалы, направленные по факсу или не соответствующие требованиям к оформлению печататься в сборнике материалов семинара не будут.

Образец оформления докладов

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Иванов И.И., Петров И.И.
Томский политехнический университет

В работе предлагается разработанная научным коллективом модель для анализа режимов подготовки ….